This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—52574

(1) Int. Cl.³
B 23 K 9/12
9/10

識別記号

庁内整理番号 6378-4E 6378-4E ③公開 昭和57年(1982)3月29日発明の数 3審査請求 未請求

(全 12 頁)

図ガス金属アーク溶接方法および装置

②特 願 昭56-121769

②出 願 昭56(1981)8月3日

⑫発 明 者 アンドリユウ・グレイ・キンブ

 $\square -$

ー アメリカ合衆国カリフすルニア 州93065シミ・ノンチヤラント ・ドライブ1177

⑦発 明 者 ロナルド・リチヤード・ロサーメル

アメリカ合衆国カリフオルニア 州91355バレンシア・ビア・ア ンドラ23707

⑦発 明 者 ドナルド・ピーター・ビリー
アメリカ合衆国カリフオルニア
州93063シミ・アルスコツト237

①出願人 ダイメトリクス・インコーポレーテッド アメリカ合衆国カリフオルニア 州91343セパルベーダ・ショエンボーン・ストリート16630

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

明 細 害

/ 発明の名称 ガス金属アーク溶接方法および 装置

2 特許請求の範囲

- ι 次の各工程、すなわち、
 - (a) 怠速応答定電流電源よりフィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
 - (b) 溶接アークにおける電流の値に対応する 電流フィードパック信号を形成する工程、
 - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードパック信号を形成する工程、
 - (d) 所定周波数および所定提幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
 - (e) 前記電流フィードバック信号と電流プログラム信号との間の差の増幅値に対応するパルス幅変質制御信号を形成する工程、
 - (f) 前記電流基準制御信号のパルス機を、前

記パルス幅変調制御信号によつて制御し、 電力供給の定電流制御モードを形成する工程、

(g)・フィードワイヤ材料の送給速度を前記電 Eフィードバック信号と電圧プログラム信 号との振幅差に対応する信号によつて制御 する工程、

をそれぞれ含んでおり、特に限定はされないが定位世外帝接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極に対し帝接アークの安定性を確保し、 溶融溜り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

2 前記電圧フィードパック信号と削記電圧フィードパック信号と削記電圧フィードパック信号と削記電圧フログラム信号との間の差の増幅値に対応する付加的なパルス幅変調制的にこの付加的で電子のパルス幅を制御し、供給電力の定電圧制御モードを形成する工程、並びにこの付加

パルス幅変 関制御信号が選択されたときは常にフィードワイヤ材料の送給延度を一定に維持する工程を含んでなる特許開求の範囲第1項記載の浴接方法。

- 3 急速応答を電流電源とりの電力をを開発を定電流電源の電力を放射を対けたの間を対けた。 関係の関係を対して対象を対して対象を対して対象を対して対象を対して対したというのでは、 ののでは、 の
- 4 供給低級の数大出力電流に対応でする前配の 比較的に高いレベルの出力するに対応に 低い出力電流をアークを維持するにに がなはに誤惑し、定位置外溶接になる でも有効な堆積を維持し得るようにして でも有効な堆積を保たせ得るように、 にいまるにはないで にいまるにはないでは がいまるにはないで にいまるにはないでは がいまるにはないでは にいまるにはないで にいまるにはないでは にいまるにはないで にはないで にないで にないで

ムトーチォッシレータの位置に対し同期せしめる工程を設け、オッシレータの位置の関数として溶融 溜りの制御を行うようにした特許請求の範囲第 5 項記載の溶接方法。

- a 次の各工程、すなわち、
 - (a) 愈速応答定電流電源より フィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
 - (b) 溶接 アークにおける電流の値に対応する 電流 フィードパック 信号を形成する工程、
 - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードパック倡号を形成する工程、
 - (d) 所定周波数および所定振幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
 - (e) 前記電流フィードパック信号と電流ブログラム信号との間の差の増幅値に対応するパルス幅変調制御信号を形成する工程、
 - (f) 前記電流基準制御信号のパルス幅を、前

クの安定性を最も良くするような値に調節可能とした特許請求の範囲第1項記載の洛接方法。

- 6. 前紀低周波数および浴接アークの加工片に対する移行速度を同期せしめる工程を有し、移行方向に沿つて連続する溶般パルスによる浴接間に一定の間隔を設けるようにした特許請求の範囲第5項記載の浴接方法。
- 7. 前記低周波数およびパルス概をクロスシー

記パルス幅変調制御信号によつて制御し、 電力供給の定電流制御モードを形成する工程、

(g) フィードワイヤ材料の送給速度を一定に 維持する工程、

をそれぞれ合んでおり、特に限定はされないが定位置外溶接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極に対し溶接アーツの安定性を確保し、溶融額り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

- 9.(a) 電力を溶接ヘッドに供給し、溶接アーク を形成する急速応答定電流電源、
 - (b) 電流フィードパック信号を形成するアーク電流応答装置、
 - (c) 電圧フィードパック信号を形成するアーク電圧応答装置、
 - (d) 前記急速応答定電流電源に対し電流基準制御信号を発生しその電流を高レベルの出力電流と低レベルの出力電流との間に所定

周波数で変化するように変異するペルス扱 幅変異器、

- (e) 電流プログラム信号を形成する装置、
- (f) 電圧プログラム信号を形成する装置、
- (8) 前記電流基準制御信号に対し電流ブログラム信号と電流フィードバック信号との間の差の増幅値の関数としてパルス幅変調するパルス幅変調制御信号を発生する装置で、これにより前記電源より定電流制御を行う 装置、
- (D) 前記世Eフィードバック信号と前記電圧 プログラム信号との間の差の増幅値に対応 する信号によつてフィードワイヤ電極の送 給速度を制御する命令装置、

とをそれぞれ具えてなり、所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極材料に対し、特に定位置外溶接作業においてもアークへッドと加工片の間の溶接アークの安定性を向上し、また加工片の溶散剤り制御および堆積速度を最大ならしめるようにした

て 削記 アーク 電流を 制御する 装置を 具えて 成る 特許 静求 の 範囲 第 9 項 記載 の 装置。

ことを特徴とするガス金属アーク帝接装置。

よび冷却を行い、さらに前記低周波を興整し、 定位置外溶接作業においても最適の作業片底 部の貫通溶接と溶融溜り制御が得られるよう に機成した特許請求の範囲第 10 項記載の 数置。

- 14 前記低周波数を調整する装置は、この低周 波数を溶接アークの加工片に対する移行速度 に同期するようにし、移行方向に沿つて生ず る選続した溶融パルスによる溶接間に一定の 間隔を形成するようにした特許請求の範囲第 13 項記載の装置。
- 15. 前記低周波数を展整する装置は、この低周波数をトーチクロスシームオッシレータの位置に対し同期させる装置を設け、オッシレータの位置の段数として溶融溜り制御を行うようにした特許請求の範囲第13項記載の装置。

3.発明の胖細な説明

本発明は一般に溶接作業全体に関するもので、 とくに固体回路、またはトランジスタ化した供給 電顔を有するガス金属アーク溶接方式に関するも のである。

ガス金属アーク浴接では フィードワイヤ気極を 使用する。 気気アークがこの電衝と 加工片との間 に生じ、一般に適当なカバー構造を 用いてアーク 中に不活性ガスを送給する。この不活性ガス中に は或る程度の化学的に活性なガスが存する。

フィードワイヤ電極は加工片に向つて連続的に送給されるが、アークの高熱によつて溶験し、 電極の金属が加工片となるペース材上に堆積し溶扱 部を形成する。

このような既知の技術において、もつとも好ましい金属の転移は"スプレイ転移"と呼ばれているものである。この種の転移においては、大きな電流密度とそれにより生ずる大なる同軸磁界並びに圧力、電極頭部とベース金属間の電圧傾度などが組合されて溶融金属粒子がフィードワイヤの端

ードワイヤ電極はドロップレットが形成される日間を開いて移動した。その結果の結果の形成のは生せず、逆にはフィードワイヤの解除のではなが、逆にはないが、ではないではないが、では、一般にはできまり、一般にはできます。にはできます。

以上に述べた欠点の一部は定位置外容接に対してパルススプレイ転移モードとして知られている

邢より放出され加工片へ向つて連続的に供給される。これらの粒子はアークを通じてる。このお融智りに衝突する。このお融智りを正しく制御しないとその大きさが過大となり、定位置外(溶接トーチが垂直位置以外の位置)溶扱ではスプレイ転移モードを維持するのが緩かしくなる。例えばバイブの周囲を浴接する場合、低力の作用によつて溶散剤りが不所望に流れ出すことがある。

また電流密度を減少させてゆくと、フイードワイヤの機部より金属を放出させるに不充分な価となり、金属は溶験したドロップレット(簡)を形成する。このドロップレットはその大きを溜りによって落下する。この溶験の最近にドロップを出ると溶接のなりによりな提乱作用はテップを生じ浴接品質を低下させる。

さらに使用する電流密度を低下させると、フィ

最近の半導体応用技術によつて解決することができる。その要旨は供給電源出力を 60 HZ または /20 HZ の何れかでパルス化するものである。このような条件下では、点弧 T ークを保持するに丁度充分な値に関整した do 其準レベルの出力を電源より発生させれば良い。この基準レベルに対し 60 または /20 パルス/秒の高出力レベルパルスを重量する。このパルスにより生する大電流密度によって金属粒子はスプレイ転移モードで放出される。このパルスを除くと金属転移は終り、次のパルスまで低電力 T ークが維持される。

この工程によると交互冷却により溶融をりの制御ができ、定位世外容接が容易に行われる。これによると多くの短絡回路アーク工程の欠点はカバーされるが、得られる堆積承度は比較的に低いものである。

すべての場合において基本的な問題はアークの 安定性である。もしアークの安定化を得るための 何等かの手段があれば、他の制御工程を容易に行 うことができ、定位置外溶接においても溶融溜り の制御および堆積速度を載大になし得る。

本発明の要旨を簡単に説明すると次の如くである。

急速応答定電流電源よりフィードワイヤ電極に 電力を供給する。

溶接アークにおける電流値およびその電圧値に それぞれ対応する電流をよび電圧フィードパック 信号を形成する。

所定周波数および所定振幅の電流基準制御信号によつて電源の変調を行い電源より比較的に高いレベルの出力電流と比較的に低いレベルの出力電流の間に変化する電流を生じさせる。

とべっス値との間に変動するパルス化し、加工片の溶験と冷却が交互に行われるようにする。この低周波数を可変とし、特に定位置外溶接において「溶験」と「冷却」を交互に行い最適の加工片底部への貫通溶接と、溶散溜り制御とを可能とする。

第 / 図は溶接ヘッド // を略図的に示す。このヘッドには所定の直径 d を有するフィードワイヤ // を設けてある。このフィードワイヤ // を囲んで接触管、または他の電流伝達装置、例えばブラシ // を設け、以下に幹細に説明するように適当な電流供給源より電気供給を行う。ガス金属アーク溶接工程においてはフィードワイヤ // は電極として作用し、溶接工程中順次消耗してゆく。

溶接ヘッドルの下側には加工片月を図示してある。この加工片は/例として溶接により連結すべきパイプの端部とする。このような場合、衡合する各パイプの端部にはそれぞれテーパを設け、その外側形状がV形裸状となるようにしこの個所に溶接を行う。

溶接アークは危傷川の頭部と加工片川の間に形

電流フィードバック信号とあらかじめセットした電流プログラム信号との間の差の増幅値を用い、電流基準制御信号のバルス幅を制御し、電力供給の定電流制御モードを形成する。

このモードにおいてはフィードワイヤ材料の送給速度を前配電圧フィードバック信号と電圧プログラム信号との振幅差に対応する信号によつて制御する。

さらに本発明の好適モードにおいては、その方 法は、次の各工程を含む。

前配電圧フィードベック信号と前記電圧ブログラム信号との間の差の増幅値に対応する付加的なベルス幅変調制御信号を形成する。

選択的にこの付加的パルス幅変調制御信号を用いて前記電流基準制御信号のパルス幅を制御し、供給電力の定電圧制御モードを形成する。この付加的パルス幅変調制御を選択したときはフィードワイヤの送給速度は一定となる。

さらに他の特徴においては、所定信号に比して 低い周波数で選択した変調器制御信号をピーク値

成され、図においてはこれを44で示す。このアークの特徴は矢印パで示すようなアーク電流が流れ、さらに矢印46で示すようなアーク電圧を有するものとする。この電圧は接触管12と加工片13の下側端部と加工片13の表面の間で測定する。

このアーク自体はブラズマ部分を有しており、 略図で示すように小金属粒子が電極パの頭部より 放出され加工片の V 形構内に溶融金属の 宿り /7 を 形成する。

が生する。

さらに第 / 図には互いに溶接すべき加工片の底部パを示してあり、パイプ端部を互いに溶接する 合正しい溶接工程ではこの底部にまで溶接作用が進行しかつこれを突き抜けて進み実際上パイプ の衝合している内側円周部分には / 9 で示すような 小さな浴接ピードが生ずるようになる。

電流を増加を保守しては、 を増加を保守しては、 を関する。のでは、 を関する。のでは、 を関する。のでは、 をでは、 のでは、 ののは、 のの。 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、

第 4 , 5 , 6 図はショートアーク転移モードを 版次に示すものであり、この場合電流密度はさら に減少しフィードワイヤルの端部に形成されるド ロップレットが充分大きな寸法となつて分離する ことなくフィードワイヤ自体が溶散溜り // に接触 する状態を示す。

第 / 図ないし第 4 図についての以上の説明により理解されるように アークの電流または 電圧或いはこれら両者を正しく制御すればアークの消散ま

モードに応じて特に重要なものである。矢印 20 で このフィードワイヤの進行を示し、その進行整度 は以下にさらに 詳細に 説明 する 如く 定 覚 流制 御 モードの動作に おいてはこれを 可変とし、 定 電圧制 御モード動作においてはこれを一定のものとする。

第2図にはさらに他の動作モードにおける転移 領域を示す。この例では第1図に示したスプレイ 転移モードの電流密度を遙かに小さくし、金屑が スプレイとしては放出されず電福パの端部にドロ ツブまたはドロップレット(簡粒)かとして管に 集合する傾向を生ずる状態を示す。このドロップ は電極パが加工片に向つて進行するとその寸法が 増加する。

第3図はドロップンがさらに大きな充分大なる 寸法となり電極の始部を離れ重力によつて加工片 内の溶散智りハに落下する状態を示す。この場合溶 融金周の飛散(スプラッシュ)が生じ、一般に上述したように溶接品質の劣化が生する。従つてこ のようなドロップレット 転移はできるだけ避ける ようにする必要がある。

たはドロップレットの形成およびこれに伴う不利を来することなく最大の堆積速度を選成し得る金属転移を得ることができる。さらにこのような制御を有効に行うことができるならば定位置外の溶接作業において急速な高度の金属堆積を確保することができ、しかも高品質の溶接が得られる。

上述したように本発明は溶接ヘッドに対する溶接電力を制御し、極めて安定なアークを得るようにするものである。本発明においては他の種々の制御をこれに加えて行い、必要な溶融溜りの制御を最適とし、かつ溶接作業の堆積速度を最大とし、特に定位置外溶接作業に適するものを提供するにある。

り供給を行う。

本溶接装置自体はプロックAで示す象速応答定電流電源を有し、導線34および力を通じ溶接アーク/4を形成する電力を供給する。溶接アーク/4における電流および電圧値に対応する値を有する電流および電圧フィードパック信号をそれぞれ導線21および29を通じて導出する。

上のパルス幅変質制御信号はこの電流フィードパック信号と電流プログラム信号の差を増幅したものに対応する。

スイッチ接点 32 は三速スイッチの / つであり、他の 2 つの 接点は 33 および 34 で示す。 これらの連動スイッチの全体を 溶接モードスイッチと称する。各スイッチ接点の実線で示す位置においてこれらの接点は COODW で表わす 端子に位置する。 この配号 CCODW は(Constant Current on Demand Wire Feed)、すなわち与えられたワイヤ供給 速度に対し定電流制御を行うことを 意味する。 この位置において プロック C は一般の パルス 鮨変 質制 御信号を供給し、供給電力は定電流制御モードで動作する。

スイッチ接点 32 , 33 , 34 の他の位置を記号 CVCW で示す。この記号 CVCW は(Constant Voltage Constant Wire Feed)、すなわち一定ワイナ供給選度において一定電圧の制御を意味する。スイッチ接点がこの位置においては導線 37 上に生ずるパルス幅変調制御信号はブロックDより算出され

ことにより従来行われているようなパルススプレイ 転移 モードが形成されるが、有効振幅およびパルス幅はこれらを自動的に 制御し、最適な値とし、かつスプレイ 転移 特性を維持し得るようにする。またこれと同時にこの 電流 基準制 御信号を 60 またこれと同時にこの 電流 基準制 御信号を 60 または /20 H2 に限定することなく、 10 H2 より 999 H2 の全ての 低に 微細関節 し得るようにし、 済定の与えられた直径の 定まつた 特定の供給 ワイヤを使用するある特殊の 記接作業に対し、 適当な値に同関し得るようにすることが 重要である。

第 7 図 ブロック B より生 ずる 電流基準 制御信号は 導線 37 を 通 じる パルス 傷 変 調 制御信号によって そのパルス 幅 の 制御 を 行う。このパルス 幅変 調制 間信号はスイッチ 接点 32 を 通 じ ブロック O より 導出する。 ブロック C は 定 電 流 ルーブ 増幅器 であり、浴 接 パラメータの / つを 構成する 電流 ブログラム 信号を セット する 装 置 を 有している。 さらにこの ブロック C は 薄線 47 を 通 じ 電流フィードバック 信号を 受信する。

スイツチ接点32が図示の位置にある場合導線3/

る。プロックDは定電圧ループ増幅器より成つており溶接パラメータの / つを構成する危圧プログラム信号をセットする 挺 置を含んでいる。 このブロック D は連線 M を通じ電圧フィードバック信号を受信する。

スイツチ接点 32 が CVCW 婦子に位置するときは 専務 3/ 上のパルス解変質 制御信号は電圧フィード パック信号と電圧プログラム信号の差を増幅した ものに対応する。

スイッチ接点がはフィードワイヤ材料の各位配においてこれを供給する速度を制御する作用を行う。スイッチ接点が実線で示す如く CCODW (所定ワイヤフィード速度における定電流制御)位置においてはこのワイヤ供給速度はプロック E で制御される。このプロック E は プロック D よりの電圧プログラム信号と導線 24 上の電圧フィードバック信号の差に対応する。

スイッチ接点 32 , 33 が CVCW 位 置に 切換えられた 場合、すなわち定速 供給 定電圧動作モードを行う ときは、スイッチ接点 33 は ブロック Pよりの信号 溶接モードスイッチの上述した第3スイッチ接点3%は選択変調制御信号を所定周波数に対し低い開波数でパルス化する。このアーク電流またはアーク電圧がピーク値とペース値の間でパルス化され、加工片は溶接アークにより交互に溶験および冷却が行われる。

以下にさらに詳述するようにこの低周波は最適の底部貫通浴着溶接を生じ、かつ定位置外の溶接作業においても最適の溶散智り制御が可能なように選択し、さらに溶接ヘッドの移行速度を調節して連続して生する溶接の溶散部が一般にごく値かずつ重なり合い、かつ一定の間隔だけ連続的に離

導級31上のこの低流フィードバック信号を第2 図示のシャントおよびパッフア増幅器より導出する。加算回路がおよび増幅器がを有するも接置を設け、これによって上述の導線30に生ずるも流で下地間器よりの電流フィードがツク信号間の窓を検出し、この差におかて信号により回路が発生器がよりの関いを受信しこの信号レベルに応じ各高周波の周期において固体スィッチ36の閉じる時間長を定め、 れるようにするか、あるいは既知の米阳特祚第 4,0/9,0/6 号に記載されたと同様な方法でトーチ オッシレータ(首振り装置)の位置に対し同期させてこれを移動させる。

第 8 図においては 第 7 図に示した各 ブロックを 大きくして点線で示し、同じ符号を用いて示して ある。さらに同じ繁子については同じ番号を用い て示してある。

これによつてアーク電流を制御する。上述の如く 高周波によつて密接ヘッドに供給される※このよ. うな電流のパルス幅変割により、所望の極めて急 速な応答特性を有する電力供給ができ、アークの 変化が生じたときに供給電流は急速に変化する。 これを摂言すると電流 フィードパック信号により 加算回路刃に送り返される電流の全ての急速な変 化はこの加算回路によつて受信される電流基準制 御僧号と比較され、僧号レペルに急速に反映され スィッチ36のテユーティサイクル(断統率)を変 化させ、これによつてパルス暢またはスイッチ34 が閉じる時間長を変化させ、上述のような変化を 打消すように動作する。このようにして変化した 電流信号は次いで加算回路おに帰還され、正しい 電流制御がこのフィードパックループを通じ行わ れる。

第8図のプロックAの下側にはプロックBの各業子が示してあり、これにより導線30を過する電流基準制御信号を形成する。

プロック記は常時電源の最大出力への接近を示

し、その大電流出力が電源の最大出力であることを表示する。この設示においては電源の実際の最大出力値より値かに低い出力電流をもさむものとする。またブロック灯は電源よりの低出力電流を 表わし、これは溶接数量の可限整入力パラメータであり、上述した如く、溶接アークの維持には要する。

第7図について説明した発振器プロックの所定周波数を調整可能とし、特定の溶接作業の条件に適合するものとし、また所定直径のフィードワイヤ材料に対し適合するものとする。すなわち特定の溶接作業に対し最適の溶接品質を得るために適合調整を行い得るものとする。この所定周波数は例えば やないし 999 Hz とする。

プロック B に略図的に示したように発振器がよりの出力は 44 に示す如く三角形状波であり、この波がスイッチ接点 32 が図示の如く 000 DW 位置にある場合はプロック 0 よりの導線 31 上のパルス 幅変調制 御信号と比較する。

世圧プログラム信号は個路導線を経てさらに加算 回路がはに至りこの回路には導線お上の電圧フィ - ドバツク信号を供給する。これら2つの信号の 間の差を増幅器以で増幅し、OCODW位置にあるス イッチ接点35を通じプロックG内のワイヤフィー ドサーポに供給する。このサーポは加算回路がを 含み、これによつて プロック Eより の 個号とワイ ヤローラ彫動モータKのモータのタコメータTよ り導線なを通じて送られるタコメータのフィード パック信号との差を形成する。この差個号を増幅 器が内で増幅し、さらに増幅器がでこれを増幅し、 **講顧りを介してモータ M を動作させるに充分な出** 力とし、これによつてフィードローラ 24 を制御す る。かくの如くして電便材料川に対するワイヤフ イード(送給)速度がディマンド(所定)ワイヤ フィードプロック E およ ぴワイヤサー ポプロック Gにより自動的に制御される。

スイッチ投点は、33を CVCW 囃子に切り換えたときは ワイヤ送りは定速度ワイヤフィード 制御回路 F により一定に保たれる。この回路はスイッチ

第8図の下側において、ブロックCで形成される電流プログラム信号を 47で示し、また ブロック D内で形成される電圧プログラム信号を 47で示す。 既に説明したようにこれらの信号の各々は冷接入 カパラメータである。

再び第8回の下側において、プロックはどりの

第7図においてのべた低周波パルスプロック目の詳細を第8図につき説明する。第8図に示すようにこのプロックHはペース値に比較してパルスのピーク値を形成するパルス接幅制御回路 6/を有している。溶接モードスイッチの位置に応じて

この ピーク 値は 加算 回路 タタ に より ブロツ ク 6/ よ りのパルス振幅信号とブロツクタよりの電流プロ グラム 信号を加算 して加算 回路 87 で形成 するか、 または プロツク 41 よりのパルス振幅信号とプロ ツクはよりの電圧プログラム信号を加算回路がで 加算して形成する。またこれと同様にペース値は 62 で示した零または大地 レベルを電流 プログラム 信号または覚圧プログラム信号の何れかに加算し てこれを形成する。従つてペースレベルは電流ブ ログラム信号または電圧プログラム信号の何れか と等しくなる。スイッチ接点 63 を駆動しビーク 位置とペース位置との間において所望の低周波振 動で移動するようにし、発振器 64 の制御により この低周波は 0.s ないし 20 Hz の間に変わり得るよ うにする。このパルス振幅はプロック 61 におい て調整し得るのみでなくパルスのデューティサイ クルまたはパルス幅のプロツク 65 によつて制御 することができる。このプロック 65 は低周波発 振器 64 よりの三角形状波と共働し、これをスィ ツチ投点 63 に至る比較回路 66 に供給する。低周

第10 図は第9 図に示した電源より溶接やッドに供給される電流の制御に使用する電流基準制御信号を示す。この電流は高出力値例えば 400 A(アンペア)と低電流出力値すなわちアークを継・持するに充分な電流に対応する出力値の間にパルスを行い、これらの値をそれぞれ 72 および 73 で示してある。上述の如くその周波数自体は 60 - 999Hz の間に調整可能とする。振幅の矢印A , A′, A′で示すように順次 及低アンペアレベルまで一連の値に調整可能とする。

終わりにプロック C および D により 供給される 出力 電流または電圧制御ループ増幅器によるこの 電流基準制御信号のパルス 幅変関 を第 10 図に点線 で示してある。すなわち 通常のパルス 幅を W で した 実 額の如くとすると 増加した パルス 幅は W が の如くであり、 電流を 減少させるとき のパルス 幅 は W で示す如くである。

第7 図および第8 図においてブロックHにより行われた低パルス周波数の選択的付加を第11 図に示し、この低周波パルスは 74 および 73 で示すビ

被パルスを上述の溶接ヘッドの移動速度と同期させたい場合にはスイッチ 67 を切換え、低周族発振器の出力周波数をブロック 68 a で示されている移動速度(TVL SYNC)と同期せしめる。また低周波パルスを発振器位置に対し同期させることを認む場合にはスイッチ 67 を 68 b で示す発振器同期(OSO SYNC)位置に切り換える。この発振器同期期のさらに具体的な例については米国特許第 4,0/9,0/6 号に記載してある。

上述した各回路の動作を第9,/0 ,// 図についてその全体を説明する。

サ 9 図は プロック A の象連応答電源のトランジスタスイッチ 36 のデューティサイクルすなわちその開および閉のサイクルを略図的に示すものである。すでに述べた如くこの開閉は高い肩波数例えば 16 KHz で行われる。例えば 1 例としてパルス69 は通常の電流を表わす。電流を増加させるべきときは 20 に示す如くパルス幅を増加させ、また電流を減少させる必要のある時は 21 に示すようにパルス幅を減少させる。

以上説明した本発明による利点および特徴を要 約すると次の如くとなる。

(1) 電流基準制御信号により変調する最大出力電流を供給電源の最大出力低にセットすることにより各大出力電流パルスによつてこのパルスの持続時間中高密度のスプレイ転移が行われる。

李短龍257- 52574 (11)

またこのとかで限においては上がの知识においてはかりまたは数少アスの間において、カークを関バルスの間において、カークの関係を関が、ことができる。これたものとかでは、一つでは、地域のでは、地域のでは、地域のでは、地域のでは、地域のでは、地域のでは、地域を得るにとができる。

- (2) 変調周波数の選定により、すなわち電流基準制御信号の所定周波数を溶接パラメータとして関係できることによりこの変調周波数を特定の概類の溶接作業、特定の電極材料およびその底径に対し対応させて"同調"(適合)させることができるので溶接工程の安定度が増加する。
- (8) 上述の如く工程の安定度が得られるので溶扱の溶融 溜りの制御に対し低周波パルス動作を使用し得るため可規制御においてかつ全ての浴扱位置に対し金周的に高品質の溶接を保持しながら最大の堆積速度を得ることができる。

本発明の好適な実施例においては3つの個別

・4図面の簡単な説明

第 / 図ないし第 6 図は本発明を理解する上で基本的知識として必要なガス金属アーク溶接における種々の金属転移モードを示す略図、

第 7 図 は 本発 明 を 実 施 す る 装 價 の 各 構 成 部 分 の 概略 を 示 す ブ ロ ツ ク ダ イ ア グ ラ ム 、

第8図は第7図の各ブロック内のさらに詳細な 構成の一部を示す詳細化したブロックダイアグラ ム、

第 9 図は溶接ヘッドに制御電力を供給する一例として電源供給に固体トランジスタスイッチを用い、その開ີ時にパルス幅変調を用いる状態を説明する図、

第 10 図は溶接ヘッドに供給する電力の一制御因子として用いる電流基準制御信号の波形を示す図、第 11 図は溶接出力の低パルス周波数制御を示す他の波形図である。

10 … お接ヘッド、 // … フィードワイヤ、 /2 … 接触管、 /3 … 加工片、 /4 … アーク、 /7 … 容 懸溜り、 ン 、22 … ドロップ、 A … 定電流電源、 24 … ラィー のパルス幅変調を互いに組合わせて使用するものである。すなわちこれを関約すると次の如くである。

- (i) 急速応答電源電流の制御に 14 KH2 のパルス 幅変関周波数を使用する。
- (I) 溶接作業、電極直径およびその組成に対応 する転移等性を得るためと作業の安定化を計 るための"同間"に対しw - 999 Hz のパル ス幅変調周波数を使用する。
- (a) 定位置外溶接作製における溶融溜りの制御に対し、½~20 H2 のパルス幅変関パルス周波数を使用する。

上述の全ての要素を組合わせ集積化した自動浴接護度に組込むときは極めて低い出力の浴接より定位作業における極めて高い堆積速度まで非常に広い幅においてスプレイ転移機能を達成することができ、これらの全ての場合において最大公約的にスラッター(飛散)が極めて少ない高いでありがある。

ドローラ。

特 許 出願人 ダイメトリクス・インコーポレーテッド

代理人弁理士 杉 村 晚 秀 辽

同 弁理士 杉 村 興 作

-383-

